CIS Cente | dépasser les frontières Cente | dépasser les frontières Picto-Forme Technologique Université Novella Antipolais

Fait à

le

PLATE FORME TECHNOLOGIQUE DE CHIMIE

Service RMN

Version β

Du 4/06/2010

Bordereau de demande d'analyse (1 bordereau par échantillon)

Page 1 sur 1

D-4.								Don de common de Nº.									
Date:							Bon de commande N°: Adresse de facturation (si différente)										
Adresse du demandeur									Ad	resse	de fact	uratio	on (si differe	ente)			
Nom:								tel:									
Télécopie :								rriel :				1					
Accord de confidentialité											oui		non				
D/6/ 1 / / 1 / / 1																	
Référence de votre échantillon					G 1 4		•	1				1					
Liquide	de oui non Solide oui noi		non	Solution		oui	non		Autr								
Masse (g) Pureté (%)				Si óob	ontill	lon on so	lution		(précise		ont(s) utilis	δ(c) nour l	o colution				
		` ,				i échantillon en solution : Solva concentration (M) (estimée)							ant(s) utilisé(s) pour la solution /ref interne				
(estimée) (estimée)					Conce	1111 at	11011 (1VI)	Couri	<i>(C)</i>			/101	mem				
Solvant(s) deutéré(s) à utiliser pour																	
la solubilisation																	
								ns d'util	isation	S							
			Fiche d			oui	no					oui	non				
78 1 1				on	Therm			oui	no		Photosensib		sible	oui	non		
Température de conservation amb Formule brute, Formule dévelop						nbiante			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+4°(1 1.4	1	-17°C			
	Form	uie bri	ute, Foi	rmule	develo	ppee,	Dive	ers (sch	ema re	action	inel, pi	oduit	s secondair	es) :			
L																	
						An		e(s) à ré									
Noyaux						Expériences (1D, 2D, 3D, autres)											
Rapport d'	analyse	oui	non		Reche	erche bibliographique oui				ui	non	Solv	ant deutéré	oui	non		

Cadre réservé à la PFTC								
Conformité de la demande	oui	non	N° de Demande :					
Date de réception:			Résultats rendus le :					
Date de prise en charge :			Opérateur :					

Signature